10/29/1 (Item 1 from file: 350)
DIALOG(R)File 350:Derwent World Pat.
(c) 1996 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

002071007 HPI Acc No: 78-84080A/47

XRAM Acc No: C78-A84080

Hydroxyalkyl-phenone cpds. - used as photosensitisers e.g. for UU curing printing inks and photopolymerisation

Patent Assignee: (MERE) MERCK PATENT GMBH Patent

| | | //× | onon raten |
|---------------------|-----------|--------|------------|
| Family: | | | |
| CC Number | Kind Date | Week | |
| BE 867137 | A | 781117 | 7847 |
| (Basic) | | | |
| DE 2722264 | A | 781123 | 7848 |
| NL 7805346 | A | 781121 | 7849 |
| SE 7805579 | A | 781211 | 7901 |
| DK 7802149 | A | 781211 | 7902 |
| BR 7803068 | A | 790102 | 7904 |
| JP 53144539 | A | 781215 | 7905 |
| FR 2391183 | A | 790119 | 7908 |
| DE 2759766 | A | 800320 | 8013 |
| GB 15985 9 2 | A | 810923 | 8139 |
| GB 1598593 | A | 810923 | 8139 |
| AT 7803530 | A | 820115 | 8206 |
| US 4347111 | A | 820831 | 8237 |
| DE 2722264 | С | 840628 | 8427 |
| US 4477681 | A | 841016 | 8444 |
| CH 644772 | A | 840831 | 8438 |
| JP 85026403 | В | 850624 | 8529 |
| IT 1102750 | В | 851007 | 8709 |
| US 4721734 | A | 880126 | 8807 |
| DE 2759766 | С | 880414 | 8815 |
| CA 1233931 | A | 880308 | 8814 |

NL 187684 B 910716 9130

Priority Data (CC No Date): DE 2722264 (770517); DE 2808459 (780228); DE 2759766 (770517)

Abstract (Basic): New hydroxyalkyl phenones of formula (I) are photosnsitises. In (I), R1 is H, C1, phenyl, 2-4 C dialkylamino, is not >18C alkyl or alkoxy; R2 is H, C1, Br or 4C alkyl or alkoxy gp.; R3 and R4 are each H or is not >6C alkyl; R5 is H, or is not >4C alkyl or alkanoyl gp., and R6 is H or CH3. Not all the gps. R1-R6 may be H. Typical (I) is 1-(4'-isopropylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanone-(1).

(I) are used, opt. together with known photosensitisers, in the photopolymerisation of unsatd. cpds., and esp. in UV hardening printing ink. (I) have good solubility in monomers and prepolymers eg of (meth)acrylic acid esters maleic acid esters, or sytrene, and do not crystallise on storage. They have good storage stability in the dark and good photosensitising effect at a wave length of 250-500 (300-400) nm. They do not cause yellowing on curing.

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



C 07 C 49/82

C 07 C 97/10 C 07 C 69/14 C 08 J 3/28 C 08 F 2/50

Offenlegungsschrift 27 22 264 0

②

Aktenzeichen:

P 27 22 264.6 42

Ø 4

Anmeldetag

17. 5.77

Offenlegungstag:

23.11.78

3 Unionspriorität.

39 39 39

ຝ Bezeichnung.

Hydroxyalkylphenone und ihre Verwendung als Photosensibilisatoren

Anmelder:

Merck Patent GmbH, 6100 Darmstadt

0

Erfinder:

Gehlhaus, Jürgen, Dr., 6148 Heppenheim; Kieser, Manfred, Dr.,

6100 Darmstadt

Prüfungsantrag gem. § 28b PatG ist gestellt

 Verwendung eines substituierten Hydroxyalkylphenons der allgemeinen Formel (I)

$$R_1 \xrightarrow{R_6} CO \xrightarrow{R_3} CO \xrightarrow{R_4} CI$$

worin

- R₁ Wasserstoff, Phenyl, Dialkylamino mit 2 4 C-Atomen oder Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,
- R₂ Wasserstoff, Chlor, Brom, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 4 C-Atomen
- R₃ und R₄, die gleich oder verschieden sein können, Wasserstoff oder Alkyl mit bis zu 6 C-Atomen,
- R₅ Wasserstoff, Alkyl oder Alkanoyl mit jeweils bis zu 4 C-Atomen, und
- R₆ Wasserstoff oder Methyl bedeuten,
 mit der Maßgabe, daß nicht alle Reste R₁ bis R₆
 gleichzeitig Wasserstoff bedeuten,
 als Photosensibilisator.
- Verwendung eines substituierten Hydroxyalkylphenons nach Anspruch 1 als Sensibilisator für die Photopolymerisation ungesättigter Verbindungen.
- 3. Verwendung eines substituierten Hydroxyalkylphenons nach Anspruch 1 als UV-Härter für Druckfarben.
- 4. Verwendung eines substituierten Hydroxyalkylphenons nach Anspruch 1 im Gemisch mit mindestens einem weiteren substituierten Hydroxyalkylphenon der allgemeinen Formel (I) und/oder einer bekannten photosensibilisierenden Verbindung als Sensibilisator für Photopolymerisation ungesättigter Verbindungen.

Eine Verbindung der allgemeinen Formel (II) 2722264

$$\begin{array}{c|c}
R_{1} & & \\
\hline
R_{2} & & \\
\hline
R_{3} & & \\
\hline
CO-C-R_{4} & & \\
\hline
OR_{5} & & \\
\end{array} (II)$$

worin

- R₁ Wasserstoff, Phenyl, Dialkylamino mit 2 - 4 C-Atomen oder Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,
- R₂ Wasserstoff, Chlor, Brom, Alkyl oder Alkoxy
 mit jeweils bis zu 4 C-Atomen
- R₃ und R₄ Alkyl mit bis zu 6 C-Atomen oder einer dieser Reste auch Wasserstoff, und
- Wasserstoff, Alkyl oder Alkanoyl mit jeweils bis zu 4 C-Atomen bedeuten, mit der Maßgabe, daß nicht R₁ und R₂ sowie R₃ und R₄ gleichzeitig Wasserstoffatome sind, daß nicht R₁ Methyl, Methoxy oder Phenyl ist, wenn R₂ Wasserstoff sowie R₃ und R₄ Wasserstoff und/oder Methyl sind, und daß nicht R₂ Methyl ist, wenn R₁ Wasserstoff sowie R₃ und R₄ Wasserstoff und/oder Methyl sind.
- 6. Eine Verbindung nach Anspruch 5 aus der Gruppe:

1-(4'-Isopropylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(4'-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(4'-Dimethylaminophenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(4'-Methylphenyl)-2-hydroxy-2-äthyl-hexanon-(1);

1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-hydroxy-2-äthyl-hexanon-(1).

7. Eine Verbindung nach Anspruch 5 aus der Gruppe:

1-(3',4'-Dimethylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(3'-Chlor-4'-methylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(3'-Chlor-4'-methoxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(3'-Brom-4'-methoxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(2',4'-Dimethylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);

1-(4'-tert. Butylphenyl)-2-acetoxy-propanon-(1);

1-(4'-Dodecylphenyl)-2-acetoxy-propanon-(1).

Hydroxyalkylphenone und ihre Verwendung als Photosensibilisatoren

Viele Reaktionen in der organischen Chemie werden durch Bestrahlung mit sichtbarem Licht oder ultravioletter

5 Strahlung (UV) beschleunigt oder überhaupt erst ermöglicht. Hierzu gehören beispielsweise Spaltungsreaktionen, z.B. in der Vitamin-D-Reihe, Umlagerungsreaktionen, z.B. cis-trans-Isomerisierungen, und Additionsreaktionen, z.B. von Maleinsäureanhydrid an Benzol. Die technisch wichtigsten derartigen Additionsreaktionen sind jedoch die photochemisch initiierten Polymerisationsreaktionen.

Bei allen dieser Reaktionen ist es erforderlich, daß mindestens ein Bestandteil des Reaktionsgemisches dazu befähigt ist, das eingestrahlte Licht oder UV zu absorbie-15 ren. Wenn dieser Bestandteil einer der Reaktionspartner ist, können die Reaktionen ohne weitere Zusätze einfach durch Bestrahlung des Reaktionsgemisches mit Licht oder UV durchgeführt werden. Häufig ist jedoch kein Reaktionspartner dazu in der Lage, die photochemisch wirksame 20 Strahlung in ausreichendem Maße zu absorbieren. In diesen Fällen werden vielfach Photosensibilisatoren genannte Substanzen zu esetzt, die zwar an der gewünschten Reaktion nicht teilnehmen, aber in der Lage sind, eingestrahltes Licht oder UV zu absorbieren und die dabei aufgenommene 25 Energie auf einen der Reaktionspartner zu übertragen. Wesentliche Kriterien für die Auswahl solcher Sensibilisatoren sind unter anderem die Art der durchzuführenden Reaktion, das Verhältnis des Absorptionsspektrums des Sensibilisators zur spektralen Energieverteilung der ver-30 fügbaren Strahlenquelle, die Löslichkeit des Sensibilisators in der Reaktionsmischung sowie die Beeinflussung

des Endprodukts durch darin verbliebene Reste des Sensibilisators und/oder der daraus während der photochemischen Reaktion entstandenen Produkte.

Als Sensibilisatoren für die Photopolymerisation ungesät-5 tigter Verbindungen sind bisher hauptsächlich Benzophenonderivate, Benzoinäther, Benzilmonoacetale und d-Halogenacetophenonderivate eingesetzt worden. Diese Substanzen besitzen jedoch verschiedene Nachteile, durch die ihre technische Anwendbarkeit deutlich eingeschränkt wird. 10 Hierzu gehört insbesondere die Eigenschaft von mit Verbindungen aus diesen Gruppen versetzten Monomeren oder Prepolymeren, bereits ohne Bestrahlung - im Dunkeln - zu polymerisieren, d.h. viele Reaktionsgemische mit derartigen Sensibilisatoren besitzen nur eine geringe Dunkelstabili-15 tät. Andere Verbindungen aus diesen Klassen besitzen nur eine geringe chemische Stabilität; so werden beispielsweise manche Benzilmonoacetale schon von sehr geringen Wassermengen, z.B. durch die Luftfeuchtigkeit, in Benzil und Alkohol gespalten. Andere dieser bekannten Sensibili-20 satoren bewirken schließlich eine Vergilbung der mit ihnen hergestellten Polymerisate, die besonders bei gewöhlich farblosen Kunststoffen oder insbesondere bei UV-gehärteten Druckfarben höchst unerwünscht ist. Für dieses zuletzt genannte Anwendungsgebiet spielt auch die oft geringe Lös-25 lichkeit der bekannten Sensibilisatoren in den Monomeren oder Prepolymeren eine wichtige Rolle. Da Druckfarben in der Regel beträchtliche Mengen farbiger Pigmente enthalten, die einen großen Teil der eingestrahlten Energie absorbieren, ohne daß er photochemisch wirksam wird, muß hier eine gr3-30 Bere Menge Sensibilisator zugesetzt werden. Sie beträgt hier häufig 5 bis 10 Gewichtsprozent des Reaktionsgemisches, d.h. der Druckfarbe, während sonst in der Kunststoffindustrie in Abwesenheit färbender Zusätze oft 1 bis 2 Gewichtsprozent völlig ausreichend sind. Diese Konzentration läßt sich

läßt sich zumeist auch mit den wenig löslichen bekannten Sensibilisatoren noch erreichen. Bei den in Druckfarben erforderlichen Konzentrationen kristallisieren die bekannten Sensibilisatoren häufig teilweise aus; abgesehen davon daß die auskristallisierten Anteile nicht mehr sensibilisierend wirksam werden, beschädigen die entstandenen Kristallite auch noch nach einiger Zeit die aus relativ weichen Materialien bestehenden Druckplatten.

5

Aufgabe der Erfindung war die Bereitstellung von Photosensibilisatoren, insbesondere für die Photopolymerisation ungesättigter Verbindungen, die im Gemisch mit den anderen Reaktionspartnern dunkellagerstabil sind, die selbst und durch ihre Folgeprodukte keine Vergilbung der Reaktionsprodukte verursachen und die in den üblicherweise einer Photopolymerisation unterworfenen Monomeren oder Prepolymeren eine möglichst hohe Löslichkeit besitzen. Darüberhinaus sollen sie im Wellenlängenbereich von 250 bis 500 nm, vorzugsweise zwischen 300 und 400 nm eine größtmögliche photosensibilisierende Wirksamkeit besitzen.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Bereitstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel (I) zur Verwendung als Photosensibilisatoren gelöst,

$$R_1 = \begin{pmatrix} R_6 & R_3 \\ R_1 & CO - C - R_4 \\ R_2 & OR_5 \end{pmatrix}$$
 (1)

worin

5

- R₁ Wasserstoff, Phenyl, Dialkylamino mit 2-4 C-Atomen oder Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,
- R₂ Wasserstoff, Chlor, Brom, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 4 C-Atomen
- R_3 und R_4 , die gleich oder verschieden sein können, Wasserstoff oder Alkyl mit bis zu 6 C-Atomen
- R₅ Wasserstoff, Alkyl oder Alkanoyl mit jeweils bis zu 4 C-Atomen, und
- 10 R_6 Wasserstoff oder Methyl bedeuten, wobei jedoch nicht alle Reste R_1 bis R_6 gleichzeitig Wasserstoffatome sind.

Es wurde gefunden, daß die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eine gute photosensibilisierende Wirksamkeit für Strahlung des Wellenlängenbereichs von 250 bis 500 nm besitzen und in den meisten für Photopolymerisationen ein-15 gesetzten Monomeren bzw. Prepolymeren, z.B. auf der Basis von ungesättigten Estern wie Acrylsäureestern, Methacrylsäureestern oder Maleinsäureestern, oder Styrol deutlich besser löslich sind als die meisten bisher verwendeten 20 Sensibilisatoren. Die Lösungen der Photosensibilisatoren der allgemeinen Formel (I) in diesen Monomeren und Prepolymeren besitzen darüberhinaus in der Regel eine bessere Dunkellagerstabilität als beispielsweise analoge Lösungen von Benzoinäthern. Schließlich wird bei Photopolymerisationen mit den Sensibilisatoren der allgemeinen Formel (I) 25 Vergilbung der Polymerisate nicht oder nur in wesentlich geringem Ausmaß als mit den bisher gebräuchlichen Sensibilisatoren beobachtet.

Gegenstand der Erfindung ist somit die Verwendung der Ver30 bindungen der allgemeinen Formel (I) als Photosensibilisatoren, insbesondere für Photopolymerisationen ungesättigter Verbindungen sowie für die UV-Härtung von Druckfarben.

Gegenstand der Erfindung sind ferner die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel (II),

$$\begin{array}{c|c}
R_{3} \\
CO-C-R_{4} \\
OR_{5}
\end{array}$$
(II)

worin

R₁ Wasserstoff, Phenyl, Dialkylamino mit 2-4 C-Atomen oder Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 18 C-Atomen,

R₂ Wasserstoff, Chlor, Brom, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 4 C-Atomen

Reste auch Wasserstoff, und

Wasserstoff, Alkyl oder Alkanoyl mit jeweils bis zu
4 C-Atomen bedeuten, mit der Maßgabe, daß nicht R₁
und R₂ sowie R₃ und R₄ gleichzeitig Wasserstoffatome
sind, daß nicht R₁ Methyl, Methoxy oder Phenyl ist,
wenn R₂ Wasserstoff sowie R₃ und R₄ Wasserstoff und/
oder Methyl sind, und daß nicht R₂ Methyl ist, wenn
R₁ Wasserstoff sowie R₃ und R₄ Wasserstoff und/oder
Methyl sind.

Angesichts der gemeinsamen Strukturmerkmale der bisher gebräuchlichen Photosensibilisatoren, die in der Regel zwei gegebenenfalls substituierte Phenylkerne enthalten, deren aromatische Systeme über ein oder zwei Kohlenstoffatome kreuzkonjugiert sind, ist es überraschend, daß die erfindungsgemäß zu verwendenden Hydroxyalkylketone mit nur einem aromatischen Ring eine so gute Photosensibilisatorwirkung besitzen. Zwar sind auch Acetophenon und Derivate des Acetophenons bereits als Photosensibilisatoren, insbesondere für photochemische Cycloadditionen, vorgeschlagen 10 und verwendet worden. Die mit Verbindungen aus dieser Klasse erhaltenen Ergebnisse, insbesondere die Quantenausbeuten der damit sensibilisierten photochemischen Reaktionen waren jedoch meistens deutlich schlechter als die zum Beispiel mit Benzophenon erhaltenen Resultate. 15

In der allgemeinen Formel (I) bedeutet der Rest R₁ vorzugsweise Alkyl oder Alkoxy mit bis zu 18 C-Atomen,
Dialkylamino mit 2-4 C-Atomen oder Phenyl. Besonders bevorzugte Reste R₁ sind Alkylgruppen mit bis zu 12
C-Atomen oder die Dimethylaminogruppe.

Der Rest R₂ ist vorzugsweise Wasserstoff. Er kann aber auch ein Chlor- oder Bromatom oder eine Methyl- oder Methoxy-

gruppe sein, die sich in der 2-Stellung, vorzugsweise

jedoch in der 3-Stellung des Phenylkerns befindet.

Von den Resten R_3 und R_4 ist vorzugsweise nicht mehr als einer im Wasserstoffatom. Besonders bevorzugt sind Verbindungen, in denen beide Reste R_3 und R_4 Alkylgruppen sind, die zusammen 2 bis 10, vorzugsweise 2 bis 8 C-Atome enthalten.

Der Rest R_5 ist vorzugsweise Wasserstoff; wenn er ein λl -kyl- oder Alkanoylrest ist, sind von diesen Methyl, $\lambda thyl$ und Acetyl bevorzugt.

Der Rest R₆ schließlich ist bevorzugt Wasserstoff; er ist 10 nur dann eine Methylgruppe, wenn R₁ Wasserstoff und R₂ eine 2-Methylgruppe sind.

Dementsprechend werden erfindungsgemäß insbesondere diejenigen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) als
Photosensibilisatoren verwendet, in denen mindestens
einer der Reste R₁ bis R₆ eine der vorstehend genannten
bevorzugten Bedeutungen hat. Einige bevorzugt erfindungsgemäß zu verwendende Gruppen von Verbindungen können
durch die folgenden Teilformeln (Ia) bis (In) ausgedrückt
werden, die der allgemeinen Formel (I) entsprechen und
worin die nicht näher bezeichneten Reste die bei der allgemeinen Formel (I) angegebene Bedeutung besitzen, worin
jedoch

15

20

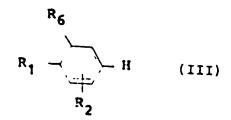
| in (Ia) | R ₁ Alkyl mit 1-12 C-Atomen bedeutet; |
|---------|---|
| in (Ib) | R Alkyl mit 3-12 C-Atomen bedeutet; |
| in (Ic) | R ₁ Dimethylamino bedeutet; |
| in (Id) | R ₂ Wasserstoff bedeutet; |
| in (Ie) | R ₂ 3-Chlor-, 3-Brom-, 3-Methyl oder |
| | 3-Methoxy- bedeutet; |
| in (If) | R ₁ Alkyl mit 1-4 C-Atomen bedeutet und |
| | R ₂ eine der in (Ie) angegebenen Bedeutungen |
| | besitzt; |
| in (Ig) | R_3 und R_4 Methylgruppen sind; |
| in (Ih) | R_3 Xthyl und R_4 n-Butyl bedeutet; |
| in (Ii) | R_3 Methyl und R_4 Äthyl bedeutet; |
| | <pre>in (Ic) in (Id) in (Ie) in (If) in (If)</pre> |

| in (Ij) | R ₅ Wasserstoff bedeutet; |
|---------|--|
| in (Ik) | R ₅ Methyl, Xthyl oder Acetyl bedeutet; |
| in (I1) | R ₁ Alkyl mit 3-12 C-Atomen und R ₂ |
| | und R ₅ Wasserstoff bedeuten; |
| in (Im) | R ₁ Alkyl mit 3-12 C-Atomen, R ₂ Wasser- |
| | stoff und R ₃ und R ₄ Methyl bedeuten; |
| in (In) | R ₁ Alkyl mit 1-12 C-Atomen, R ₂ Wasser- |
| | stoff, R_3 Xthyl und R_4 n-Butyl bedeuten; |
| in (Io) | R ₆ Wasserstoff bedeutet; |
| in (Ip) | R_1 Wasserstoff, R_2 2-Methyl und R_6 Methyl bedeuten. |
| | in (Ik) in (Il) in (Im) in (In) in (Io) |

Die Herstellung einiger der erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der allgemeinen Formel (I) ist in Bull.Soc.Chim.France 1967, 1047-1052, J.Amer.Chem.Soc.

75 (1953), 5975-5978 und Zh.Obshch.Khim 34 (1964), 24-28 bekannt. Ihre hervorragende photosensibilisierende Wirksamkeit ist in diesen Literaturstellen jedoch weder beschrieben noch wird sie dadurch nahegelegt. Die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können analog zu den in den erwähnten Literaturstellen beschriebenen nach Standardverfahren der organischen Chemie hergestellt werden.

In einem bevorzugten Herstellungsverfahren wird ein Benzolderivat der allgemeinen Formel (III)



worin R₁₁R₂ und R₆ die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen, in Gegenwart einer Lewis-Säure, zum Beispiel Aluminiumchlorid, mit einem α-Halogencarbonsäurechlorid der

allgemeinen Formel (IV)

$$Ha1-CO- \begin{matrix} R_3 \\ C-R_4 \\ Ha1 \end{matrix}$$
 (IV)

worin R_3 und R_4 die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen und Hal ein Halogenatom, vorzugsweise Chlor oder Brom bedeutet, umgesetzt, und das so erhaltene \propto -Halogenketon der allgemeinen Formel (V)

$$R_1 = \frac{\binom{6}{1}}{\binom{1}{1}} - \frac{\binom{R}{1}}{\binom{1}{1}} - \binom{R}{1}$$
 (V)

worin R₁, R₂, R₃, R₄, R₆ und Hal die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen, in an sich üblicher Weise zum Hydroxyalkylphenon der allgemeinen Formel (I) (R₅=H) verseift. Wenn R₃ und R₄ Alkylgruppen sind, gelingt diese Verseifung durch einfaches Erwärmen des A-Halogenketons (V) mit einer konzentrierten Lösung eines Alkalihydroxids in einem mit Wasser mischbaren Lösungsmittel wie zum Beispiel Methanol, Äthanol, Isopropanol, Aceton oder Dimethylsulfoxid. Sind einer oder beide der Reste R₃ und R₄ Wasserstoff, so ist es in der Regel zweckmäßig, das d-Halogenketon (V)

zunächst durch Reaktion mit einem Carbonsäuresalz, zum Beispiel Natriumacetat, in einem wasserfreien organischen Lösungsmittel in ein Alkanoyloxyalkylphenon der allgemeinen Formel (I) (R_5 =Alkanoyl) umzuwandeln und dieses gewünschtenfalls durch Hydrolyse in Gegenwart einer schwach basischen Verbindung, zum Beispiel Natriumhydrogencarbonat, in das Hydroxyalkylphenon (I, R_5 =H) zu überführen.

Alkanoyloxyalkylphenone der allgemeinen Formel (I) (R₅= 10 Alkanoyl) können auch durch Acylierung der Hydroxyalkylphenone (I, R₅=H) mit geeigneten Carbonsäurederivaten, beispielsweise Carbonsäureanhydriden oder -halogeniden hergestellt werden.

Die Alkoxyalkylphenone der allgemeinen Formel (I) (R₅= Alkyl) können beispielsweise durch Umsetzung der —Halogenketone (V) mit einem Alkoholat, zum Beispiel Natriumäthylat, in einem wasserfreien organischen Lösungsmittel wie zum Beispiel Äthanol hergestellt werden.

Außer durch die Friedel-Crafts-Reaktion von (III) mit (IV) können die d-Halogenketone (V) auch durch Halogenierung, vorzugsweise Chlorierung oder Bromierung eines Phenons der allgemeinen Formel (VI)

$$R_1 - \frac{R_6}{R_2} - CO - CII - \frac{R_3}{R_4} \qquad (VI)$$

worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 und R_6 die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen, in an sich üblicher Weise hergestellt werden.

Dieses Verfahren wird bevorzugt dann angewendet, wenn das Phenon (VI) leicht zugänglich ist und bei der Halogenierung keine Nebenreaktionen, z.B. Halogenierung benzylständiger Kohlenstoffatome in R_1 , R_2 und/oder R_6 auftreten.

Weiterhin können die Hydroxyalkylphenone der allgemeinen Formel (I) hergestellt werden, indem eine Grignard-Verbindung der allgemeinen Formel (VII)

$$R_1 = \frac{R_6}{R_2}$$
 -Mg-Hal (VII)

worin R₁, R₂, R₆ und Hal die vorstehend angegebene Bedeutung 10 besitzen, mit einem am Sauerstoff geschiltzten Cyanhydrin der allgemeinen Formel (VIII)

worin Sch-O- eine gegen Grignard-Verbindungen beständige geschützte Hydroxylgruppe, zum Beispiel eine Tetrahydropyranyläthergruppe bedeutet und R_3 und R_4 die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen, umsetzt und anschließend das Reaktionsgemisch in an sich üblicher Weise in Gegenwart einer Säure hydrolysiert. Dieses Herstellungsverfahren

15

wird bevorzugt für die Synthese der Verbindungen der allgemeinen Formel (I) angewandt, in denen R_1 eine Dialkylaminogruppe ist.

Die Verwendung der erfindungsgemäßen Photosensibilisatoren erfolgt in für derartige Produkte üblicher Weise. Zum Beispiel werden für die Photopolymerisation ungesättigter Verbindungen in diesen Materialien, deren Prepolymeren oder Pre-Copolymeren 0,05 bis 15 Gew.%, vorzugsweise 0,1 bis 12 Gew.% einer oder mehrer Verbindungen der allgemeinen Formel (I), gegebenenfalls zusammen mit 10 anderen, bereits bekannten Photosensibilisatoren gelöst und diese Lösungen mit Licht oder UV-Strahlung des Wellenlängenbereichs von 250 bis 500 nm, vorzugsweise 300 bis 400 nm bestrahlt. Als ungesättigte Verbindungen, 15 die mit den erfindungsgemäßen Sensibilisatoren photopolymerisiert werden können, kommen alle diejenigen infrage, deren C=C-Doppelbindungen durch zum Beispiel Halogenatome, Carbonyl-, Cyano-, Carboxy-, Ester-, Amid-, Ather- oder Arylgruppen oder durch konjugierte weitere Doppel- oder Dreifachbindungen aktiviert sind. Beispiele 20 für solche Verbindungen sind Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, Acrylsäuremethylester, Acrylnitril, Hydroxyäthylacrylat, Cyclohexylacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydroxyäthylmethacrylat, Benzylacrylat, 2-Xthylhexylacrylat, Phenyloxyäthylacrylat, niederes Alkoxyäthoxyacrylat, Tetrahydro-25 furfurylacrylat, N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcarbazol, Vinylacetat, Styrol, Divinylbenzol, und substituierte Styrole. Auch mehrfach ungesättigte Verbindungen wie Trimethylolpropandiacrylat, propoxyliertes Bisphenol-A-diacrylat und -dimetha-30 crylat und 1,6-Hexandiol-diacrylat und Pentaerythrittriacrylat können mit den Sensibilisatoren nach der Erfindung photopolymerisiert werden. Als Prepolymere und Pre-Copolymere

kommen beispielsweise ungesättigte Polyester, Acrylmaterialien, Epoxymaterialien, Urethane, Silikone, Aminpolyamid-Harze und insbeondere acrylierte Harze wie acryliertes Silikonöl, acrylierter Polyester, acrylierte Urethane, acrylierte Polyamide, acryliertes Sojabohnenöl, acryliertes Epoxyharz und acryliertes Acrylharz infrage.

Die photopolymerisierbaren Verbindungen oder Gemische können durch den Zusatz bekannter Inhibitoren in den üblichen Mengen stabilisiert sein, ohne daß dadurch die Sensibilisatorwirkung der erfindungsgemäßen Photosensibilisa-10 toren nennenwert beeinträchtigt wird. Weiterhin können sie Pigmente oder Farbstoffe, wie sie in photochemisch aushärtenden Druckfarben gebräuchlich sind, enthalten. In diesem Fall wird die Sensibilisatormenge höher gewählt, beispielsweise 6 bis 12 Gew.%, während für farblose photo-15 polymerisierbare Produkte 0,1 bis 3 Gew.% in den meisten Fällen voll ausreichen. Als gegebenenfalls zusammen mit den erfindungsgemäßen Sensibilisatoren verwendbare bekannte Photosensibilisatoren kommen beispielsweise Michlers Keton (4,4'-Bis/dimethylamino7benzophenon), 20 4,4'-Bis(diäthylamino)benzophenon, p-Dimethylaminobenzaldehyd, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzil, p-Dimethylaminobenzophenon, p-Dimethylaminobenzoin, p-Dimethylaminobenzil, N-substituierte 9-Acridanone, die in der 25 US-PS 36 61 588 beschriebenen Amino-(oder Phenyl-)carbonylverbindungen, die in der US-PS 35 52 973 beschriebenen p-Aminophenylcarbonylverbindungen, Acetophenon, Propiophenon, Xanthon, Benzaldehyd, Benzophenon, p-Chlorbenzophenon, Biacetyl, Benzil, Fluorenon, 3-Nitro-4-chlorbenzophenon-2-carbonsaure, Phenanthrenchinon, Benzoin 30 und Alkyläther des Benzoins, 2-Chlorthioxanthon, 10-Thioxanthenon, 1-Phenyl-1,2-propandionoxim und die Ester und Ather desselben, Isatin, Anthron, Hydroxypropylbenzoat,

Benzoylbenzoatacrylat, 2,4-Dimethylbenzophenon, Benzoylbiphenyl, Acenaphthenochinon oder Dibenzosuberon infrage. Als Strahlenquellen für die Durchführung der Photopolymerisation können Sonnenlicht oder künstliche Strahler verwendet werden. Vorteilhaft sind Quecksilberdampf-Hochoder Niederdrucklampen, Xenon- und Wolframlampen; Laser-Lichtquellen können jedoch ebenfalls eingesetzt werden.

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie zu beschränken. In diesen Beispielen sind Temperaturen in Grad Celsius angegeben; Konzentrations- und Prozentangaben sind, soweit nichts Anderes angegeben ist, auf das Gewicht bezogen; Druckangaben bei Siedepunkten sind in Torr.

Beispiele 1 bis 6 betreffen die Herstellung der erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen der allgemeinen Formel (I):

Beispiel 1

In eine Suspension von 665 g Aluminiumchlorid in 2000 ml 1,2-Dichloräthan werden bei 0° 740 g -Chlorisobutyrylchlorid (hergestellt durch Chlorierung von Isobutyrylchlorid in Gegenwart katalytischer Mengen Chlorsulfonsäure 5 und Cloranil) eingetragen. Zu diesem Gemisch werden unter kräftigem Rühren bei O bis 5° 1230 g handelsübliches technisches Dodecylbenzol (Marlican (R) der Chemischen Werke Hüls AG, Marl) getropft. Nach beendetem Zutropfen wird das Reaktionsgemisch bei dieser Temperatur noch 45 Minuten ge-10 rührt und anschließend in ein Gemisch von 1000 g Eis und 400 ml konzentrierter Salzsäure eingerührt. Die organische Schicht wird abgetrennt, zweimal mit je 300 ml verdünnter-Salzsäure gewaschen, über Calciumchlorid getrocknet und eingedampft. Das zurückbleibende 1-(4'-Dodecylphenyl)-2-chlor-15 2-methyl-propanon-(1) wird unter Rühren und leichtem Erwärmen in 2000 ml Isopropylalkohol gelöst. Diese Lösung wird mit 550 ml 323iger wässriger Natronlauge unter Rühren 1 1/2 Stunden zum Sieden erhitzt und anschließend in 2000 ml Wasser gegossen. Das wässrige Reaktionsge-20 misch wird mit 1000 ml Toluol extrahiert, der Extrakt mit 1000 ml 10%iger wässriger Natriumchloridlösung gewaschen, über Matriumsulfat getrocknet und eingedampft. Das zurückbleibende 1-(4'-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2methyl-propanon-(1) wird unter vermindertem Druck destil-25 liert; Kp.O.01 180 - 183⁰.

Analog werden hergestellt:

```
1-(4'-Hexylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Octylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Monylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Hexadecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Octadecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
```

```
2722264

1-(4'-Hexyloxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),

1-(4'-Octyloxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),

1-(4'-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-hexanon-(1),

1-(4'-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-butanon-(1).
```

5 Beispiel 2

Analog Beispiel 1 wird mit 133 g Aluminiumchlorid in 500 ml Dichloräthan aus 141 g ≪-Chlorisobutyrylchlorid und 92 g Toluol 1-(4'-Methylphenyl)-2-chlor-2-methylpropanon-(1) hergestellt und das Rohprodukt in 500 ml 10 wasserfreiem Methanol gelöst. Unter Rühren wird eine Lösung von 54 g Natriummethylat in 1500 ml Methanol zugetropft, das Reaktionsgemisch auf 60° erwärmt und dann 16 Stunden stehengelassen. Anschließend wird das ausgefallene Natriumchlorid abfiltriert und das Filtrat eingedampft. Das zurückbleibende 1-(4'-Methylphenyl)-2-15 methoxy-2-methyl-propanon wird unter vermindertem Druck destilliert; es werden 98,4 g mit Kp. 0.03 75 - 77° erhalten.

Analog werden hergestellt:

```
1-(4'-Methylphenyl)-2-äthoxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Methylphenyl)-2-butoxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Isopropylphenyl)-2-äthoxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Pentylphenyl)-2-methoxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Methylphenyl)-2-methoxy-2-äthyl-hexanon-(1),
1-(4'-Dodecylphenyl)-2-äthoxy-2-methyl-propanon-(1).
```

Beispiel 3

Analog Beispiel 1 werden mit 335 g Aluminiumchlorid in 1000 ml Dichloräthan aus 300 g Toluol und 455 g ≪-Chlor-propionylchlorid 550 g 1-(4'-Methylphenyl)-2-chlorpropanon-(1) hergestellt. Das Rohmaterial wird in 3000 ml Athanol gelöst und mit 392 g wasserfreiem Kaliumacetat 15 Stunden zum Sieden erhitzt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch unter vermindertem Druck eingedampft, der Rückstand in 2500 ml Diäthyläther aufgenommen und filtriert. Das Filtrat wird eingedampft und das zurückbleibende 1-(4'-Methylphenyl)-2-acetoxy-propanon-(1) unter vermindertem Druck destilliert; Ausbeute: 364 g, Kp.O,3 115 - 122°.

Analog werden hergestellt:

4-tert.Butyl- ∞ -acetoxy-acetophenon, Kp._{0,3} 140 - 143°; 1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-acetoxy-2-methyl-propanon-(1), Kp._{0,3} 144 - 148°.

Beispiel 4

Eine Lösung von 371 g 1-(4'-Methylphenyl)-2-acetoxy
propanon-(1) in 3000 ml Isopropylalkohol wird mit einer
Lösung von 151 g Natriumhydrogencarbonat in 1200 ml
Wasser versetzt und die Mischung 15 Stunden unter Rühren
zum Sieden erhitzt. Anschließend wird das Lösungsmittel
unter vermindertem Druck abdestilliert, der Rückstand in

500 ml Wasser aufgenommen und dreimal mit je 300 ml
Diäthyläther extrahiert. Die vereinigten Ätherextrakte
werden über Natriumsulfat getrocknet und eingedampft.

Das zurückbleibende 1-(4'-Methylphenyl)-2-hydroxypropanon-(1) wird unter vermindertem Druck destilliert; Ausbeute: 224 g, Kp._{0.3} 85 - 90°.

Analog werden hergestellt:

```
1-(3',4'-Dimethylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),

Kp.<sub>0,6</sub> 88 - 90°;

1-(4'-Methoxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),

Kp.<sub>0,1</sub> 125 - 129°;

1-(4'-Biphenylyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),

F. 85°;

1-(4'-Isopropylphenyl)-2-hydroxy-butanon-(1),

1-(4'-Isopropylphenyl)-2-hydroxy-propanon-(1),

1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-hydroxy-propanon-(1),

1-(4'-Nonylphenyl)-2-hydroxy-propanon-(1),
```

15 Beispiel 5

Zu einer Lösung von 0,1 Mol Acetoncyanhydrin-tetrahydropyranyläther in 50 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran wird ım Lauf von 40 Minuten unter Rühren eine Lösung von 0,075 Mol 4-Dimethyl-aminophenyl-magnesiumbromid in 100 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran getropft und das Reaktions-20 gemisch noch 1,5 Stunden zum Sieden erhitzt. Anschließend werden 100 ml 10%ige wässrige Schwefelsäure zugesetzt, das Gemisch noch einmal kurz zum Sieden erhitzt und dann mit 10%iger wässriger Natronlauge auf einen pH-Wert von 25 etwa 10 eingestellt. Das schwach alkalische Reaktionsgemisch wird dreimal mit je 150 ml Diäthyläther ausgeschüttelt, die vereinigten Ätherextrakte werden mit 100 ml Wasser ausgewaschen, filtriert und über Natriumsulfat getrocknet. Nach Abdestillieren des Äthers bleiben 12 g

1-(4'-Dimethylaminophenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1), die aus λthanol umkristallisiert werden; F. 115°.

Analog werden hergestellt:

1-(4'-Diäthylaminophenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Xthoxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Butyloxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Dimethylaminophenyl)-2-hydroxy-2-methyl-butanon-(1),
1-(4'-Dimethylaminophenyl)-2-hydroxy-2-äthyl-butanon-(1).

Beispiel 6

- Zu einer Suspension von 1038 wasserfreiem Aluminium-10 a) chlorid in 3000 ml Dichloräthan werden bei 5-10° unter Eiskühlung zunächst 750 g Isobutyrylchlorid und danach 900 g tert.Butylbenzol getropft. Das Reaktionsgemisch wird noch 1 Stunde bei 60 und dann 15 Stunden bei Raumtemperatur stehengelassen. Anschließend wird 15 langsam in eine Lösung von 600 ml konzentrierter Salzsäure in 2400 ml Eiswasser eingerührt, die organische Phase abgetrennt und die wässrige Lösung mit 600 ml Dichloräthan einmal ausgewaschen. Die vereinigten 20 organischen Phasen werden je einmal mit je 500 ml 5%iger Salzsäure und Wasser gewaschen, über Calciumchlorid getrocknet und eingedampft. Das zurückbleibende 1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-methyl-propanon-(1) wird unter vermindertem Druck destilliert; Ausbeute: 25 $1085 \text{ g}, \text{ Kp}_{-0.1} 98 - 102^{\circ}.$
 - b) In eine Lösung von 1007 g 1-(4'-tert.Butylphenyl)-2methyl-propanon-(1) in 3000 ml Methanol werden in Gegenwart von 2 ml konzentrierter Salzsäure und 2 g
 Jod bei 500 unter Rühren im Lauf von 1,5 Stunden

550 g Chlor eingeleitet. Anschließend wird das Reaktionsgemisch noch 30 Minuten bei 50° gerührt und dann das Lösungsmittel abdestilliert. Der Rückstand wird in 1000 ml Toluol aufgenommen und mit wässriger Natriumhydrogencarbonatlösung und wässriger Natriumthiosulfatlösung neutral und chlorfrei gewaschen. Anschließend wird das Toluol abdestilliert und das zurückbleibende rohe 1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-chlor-2-methyl-propanon-(1) in 2000 ml Isopropylalkohol gelöst. Zu dieser Lösung werden 420 ml 32%ige wässrige Natronlauge gegeben und das Reaktionsgemisch 1,5 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch mit 1000 ml Toluol ausgeschüttelt, der Toluolextrakt mit 1000 ml 10%iger wässriger Natriumchloridlösung gewaschen, über Calciumchlorid getroc!:net und eingedampft. Das zurückbleibende 1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanon-(1) wird unter vermindertem Druck destilliert; Ausbeute: 839 g, Kp._{0.1} 132 - 135°.

20 Analog werden hergestellt:

5

10

15

```
1-(4'-Methylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
                                           Kp.<sub>0.5</sub> 120 - 122°;
     1-(4'-Xthylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
     1-(4'-Isopropylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
25
                                                    108 - 109<sup>0</sup>;
     1-(3'-Chlor-4'-methoxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-
                                            F. 92 - 93^{\circ};
     propanon-(1),
     1-(3'-Brom-4'-methoxyphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-
                                            F. 104 - 106°;
     propanon-(1),
30
     1-(3'-Chlor-4'-methylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-
                                           Kp.<sub>0,7</sub> 130 - 135°;
     propanon-(1),
     1-(2',5'-Dimethylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1);
```

```
2722264
```

```
1-(2',4'-Dimethylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Methylphenyl)-2-hydroxy-2-äthyl-hexanon-(1),

Kp.<sub>0,3</sub> 155 - 158°;
1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-hydroxy-2-äthyl-hexanon-(1),

Kp.<sub>0,2</sub> 162 - 166°;
1-(4'-Isopentylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1),
1-(4'-Methylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-butanon-(1),
1-(4'-Isopropylphenyl)-2-hydroxa-2-methyl-butanon-(1),
1-(4'-tert.Butylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-butanon-(1),
1-(3', 4'-Dimethylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-butanon-(1).
```

Die folgenden Beispiele 7 bis 12 betreffen die Verwendung der erfindungsgemäßen Photosensibilisatoren bei der Photopolymerisation ungesättigter Verbindungen.

Beispiel 7

Je 20 g eines handelsüblichen Gießharzes auf der Basis von teilweise polymerisiertem Methylmethacrylat und Allylmethacrylat (Plexit (R) MU 51 der Firma Röhm GmbH, Darmstadt) werden mit jeweils O,4 g eines erfindungsgemäßen Sensibilisators bzw. eines handelsüblichen Vergleichsprodukts versetzt. Nach vollständiger Auflösung des Sensibilisators und gleichmäßiger Durchmischung werden die Proben in verschlossenen Glasflaschen bei 60° im Dunkeln gelagert. In regelmäßigen Zeitabständen werden die Proben auf beginnende Gelierung geprüft. Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Ergebnisse sind ein Maß für die Dunkellagerstabilität von photopolymerisierbaren Mischungen unter Verwendung der verschiedenen Sensibilisatoren.

Tabelle B 7

| Versuch Nr. | Sensibilisator | Dunkellagerstabi- lität / Tage 7 |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 1,2-Diphenyl-2,2-dimethoxy-äthanon-(1) | 4 |
| 2 | Benzoinbutyläther | 0,5 |
| 3 | 1-(4'-Dodecylphe- nyl)-2-hydroxy-2-me- thyl-propanon-(1) | 5 |

Die Ergebnisse zeigen, daß photopolymerisierbare Mischungen mit dem erfindungsgemäßen Sensibilisator (Versuch 3) eine deutlich bessere Dunkellagerstabilität besitzen als die

Mischungen mit den bekannten Sensibilisatoren (Versuche 1 und 2).

Beispiel 8

Analog Beispiel 7 wird die Dunkellagerstabilität photopolymerisierbarer Mischungen aus je 20 g eines handels-5 üblichen Gießharzes auf der Basis von ungesättigten Polyestern und Styrol (Palatal P 70 der Fa. BASF AG, Ludwigshafen) und je 0,4 g eines erfindungsgemäßen und zweier bekannter Sensibilisatoren bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle B 8 zusammengestellt:

Tabelle B 8

| Versuch Nr. | Sensibilisator | Dunkellagersta- bilität / Tage_/ |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 1,2-Diphenyl-2,2-dimethoxy- äthanon-(1) | 7 |
| 2 | Benzoinbutyläther | 8 |
| 3 | 1-(4'-Dodecylphenyl)-2- hydroxy-2-methyl-propanon-(1) | 12 |

Auch die Ergebnisse beweisen die überlegenen Eigenschaften des erfindungsgemäßen Sensibilisators. 20

Beispiel 9

Je 50 g eines handelsüblichen Gießharzes auf der Basis von teilweise polymerisiertem Methylmethacrylat und Allylmethacrylat (Plexit (R) MU 51 der Firma Röhm GmbH, Darmstadt) wer-25 den mit jeweils 1,25 g 1-(4'-tert. Butylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-propanon-(1) bzw. Benzoinbutyläther als Sensibili-

15

10

sator versetzt und auf Glasplatten zu 250 um dicken Schichten ausgestrichen. Sofort nach dem Ausstreichen werden die Schichten aus 11 cm Entfernung mit einer Quecksilberdampflampe 30 Sekunden lang bestrahlt. Aus beiden Materialien wird eine harte Schicht mit nicht klebriger Oberfläche gebildet, die bei Verwendung des erfindungsgemäßen Sensibilisators farblos klar ist, bei Verwendung des bekannten Benzoinäthers dagegen eine deutlich gelbliche Färbung besitzt.

Beispiel 10

Eine Lösung von 0,2 g 1-(4'-Methylphenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanon-(1) in 10 g Trimethylolpropantriacrylat wird auf
einer Glasplatte zu einer 50 um dicken Schicht ausgestrichen und wie in Beispiel 9 bestrahlt. Es wird ein harter, farbloser, glasklarer und hochglänzender Überzug erhalten.

Beispiel 11

Eine Lösung von 0,1 g 1-(2', 5'-Dimethylphenyl)-2-methoxy-2-methylpropanon-(1) und 0,1 g Benzoinbutyläther in 10 g Trimethylolpropantriacrylat wird mit einer Gummiwalze etwa 100 /um dick auf weißes Zeichenpapier aufgetragen. Nach Bestrahlung wie in Beispiel 9 entsteht eine farblose, glänzende Beschichtung.

Beispiel 12

20

In einer Lösung von 0,8 g 1-(4'-tert. Butylphenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanon-(1) und 0,8 g 1-(4'-Isopropylphenyl)2-hydroxy-2-methylpropanon-(1) in 16,4 g Pentaerythritoltriacrylat werden 2,0 g blaues Kupfer-phthalocynanin-pigment gleichmäßig dispergiert. Hit dieser Dispersion wird ein

gerastertes Klischee eingefärbt und weißes Papier damit bedruckt. Die nach dem Druckvorgang klebrige Druckoberfläche wird anschließend 20 Sekunden lang aus 11 cm Entfernung mit einer Quecksilberdampflampe bestrahlt. Es wird ein klebfreier, wischfester Druck erhalten. 4/29/1 (Item 1 from file: 350) DIALOG(R)File 350:Derwent World Pat. (c) 1996 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

001589027 WPI Acc No: 76-23425X/13 XRAM Acc No: C76-X23425

Photosensitized photocuring resin compsn - contg unsatd polyester, polymerisable monomer, hydroxy-ketone cpd and uracil type cpd Patent Assignee: (ASAH) ASAHI CHEMICAL IND KK

CC Number Kind Date Week

JP 51017802 A 760213 7613 (Basic)

Priority Data (CC No Date): JP 7488980 (740805)

Abstract (Basic): To a photocurable company

Abstract (Basic): To a photocurable compsn. mainly compose of unsatd.

polyester and monomer capable of polymerizing by addition reaction
(e.g. styrene), is added a photosensitizer system consisting of
hydroxyketone type cpd. of formula (I) (e.g. benzoin) and uracil type cpd of
formula (II) or (III) (e.g. 5-methyluracil): (where R1 and R3 are each alkyl,
aryl, aryl having substituent(s) on the nucleus, aralkyl, or aralkyl having
is 0 or S; R4 is H, alkyl, aryl, or aryl having substituent(s) on the nucleus;
and R5 is H, alkyl, aryl, aryl having substituent(s) on the nucleus;
-SH, -SO3H, or -SO3NA). The photocurable resin compsn. having improved
photocuring activity can be used for relief printing, decalcomania printing,

4/29/f (Item 1 from file: 350) DIALOG(R)File 350:Derwent Horld Pat. (c) 1996 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

001589027 WPI Acc No: 76-23425X/13

XRAM Acc No: C76-X23425

Photosensitized photocuring resin compsn - contg unsatd polyester, polymerisable monomer, hydroxy-ketone cpd and uracil type cpd Patent Assignee: (ASAH) ASAHI CHEMICAL IND KK Patent Family:

CC Number Kind Date Week

JP 51017802 A 760213 7613 (Basic)

Priority Data (CC No Date): JP 7488980 (740805)

Abstract (Basic): To a photocurable compsn. mainly compose of unsatd.

polyester and monomer capable of polymerizing by addition reaction

(e.g. styrene), is added a photosensitizer system consisting of
hydroxyketone type cpd. of formula (I) (e.g. benzoin) and uracil type cpd of
formula (II) or (III) (e.g. 5-methyluracil): (where R1 and R3 are each alkyl,
aryl, aryl having substituent(s) on the nucleus, aralkyl, or aralkyl having
substituent(s) on the nucleus; R2 is H, alkyl, aryl or aralkyl, each of X and Y
is 0 or S; R4 is H, alkyl, aryl, or aryl having substituent(s) on the nucleus;
and R5 is H, alkyl, aryl, aryl having substituent(s) on the nucleus, halogen,
-SH, -SO3H, or -SO3NA). The photocurable resin compsn. having improved
photocuring activity can be used for relief printing, decalcomania printing,
photoresist techniques, etc.



#₍₎

(2000P)

昭和49年8月1日

特許庁長官 斎 藤 英 進 一股

1 発明の名称

| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000

2 另 明 者, , , , +,,,+

静岡県富士市設島2番地の1

旭化成工整株式会社內

章 是

5. 特許出層人

530-CC

大阪市北区金島鉄造1丁目25番地ノ1 (005)場 化 成 工 雅 奈 武 会 社 取締役社長 宮 崎 蝉

4. 続付書類の目録

- (D) 明 編 巻 1通 ② 財金組太 1通

毎 上配に属する音楽送付等一切の製造学は下記にも 〒100 東京都千代田区有帳町1-12 単化成工業依式会社 特許部 乗乗572-7911

公開特許公報

①特開昭 51-17802

43公開日 昭51. (1976) 2 13

②特願昭 49-88980

②出願日 昭49、(1974)8.5

審査請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号 6692 68 1265 46 6906 46 1333 48

130日本分類

//6 A4/5 /03 B/ 25(1)C3 25(1)AZ9 1 Int. Cl2

G03F 7/02 F03C //68 C08L 67/00 C08K 5/16

明 語 警

- 1. 発明の名称 増まされた光硬化性温度物
- 2. 特許請求の範囲

不飽和ポリエステルと付加重合在単参体とを主体とする光硬化性施成的に増越剤として、一般式

(式中の R)と B) 能をおぞれアルキル面。アリール 本、技能物アリール書。アラルキル形または技計 作アラルキル本であり。 B)は水葉原子。アルキル 素、アリール基またはアラルキル基である)で表 わされる化合物と一般式 [

(式中のYとXは観黙菓子または観賞菓子。 R. は水素原子。アルキル薬。アリール薬をたは装置 換アリール基であり、 Raは水常原子。アルキル基。 アリール基。核整換アリール基。ハロゲン原子。 SH基。 80。H 基まだは SO。Na 基であり。 R。と R。 は入替つてもよい。) で扱わされる化合物の組合 せ系を添加してなる増感された光硬化性組成物。 3. 発明の詳細な説明

本発明は、特定の増展期の組合せ系を強加したことにより、光硬化速度の改良された光硬化性不 飽和ボリエステル樹脂組成物に関するものである。 光硬化を利用した磁光性帯崩組成物は、凸版用 レリーフ使用、転写像用、フォトレジスト用とし て広く用いられているが、それぞれの分野におけ る利用目的に応じて、硬化速度を制御しうる組成 物が求められている。

不飽和リカルボン酸。飽和リカルボン酸及びリオールの混合系を含物合させて得られる不飽和ポリエステルにアクリル酸またはそのエステルのような付加重合性単量体を加えたものが、 光硬化型 感光性難聞として有限な事はすでに知られている。

またこの種の感光性機器の増多剤として。ベン

特別 河51-17802 2

ブイン, ベンブインエーテルのようたヒドロキシ ケトンやその誘導体が有効であることも公知であ る。しかしながら、これらの増退料を急加しても 使用目的によつてはまだ十分な硬化速度が得られ ていない。本発明者らは、この種の感光性影響の 増感効果の向上について積々研究した結果。ヒド ロキシケトン類またはそのエーテル誘導体と 4.5 の位置を水素原子、ヘロゲン原子、アルキル茶、 アリール声。技者換アリール基またはSHI基。 SO。 Na 基。 SO, H 茶でしめるウラシル、また比チオワ

すなわち、本発明は、不飽和ポリエステルと付 加重合作単量体とを主体とする光硬化性組成物に。 増展剤として、一般式

ラシル化合物との組合せが、非常に有効であるこ

$$\begin{array}{ccc}
0 & 0 & R_0 \\
1 & 1 & 1 \\
R_1 & -C -CH - R_0
\end{array}$$

とを見出し、本発明をなすに至つた。

(式中の Ri とRiはそれぞれアルキル裏。アリール 茶、按数換アリール画、アラルキル基または挂置 幾アラルキル系であり。 Raは水量返子。アルキル

系。アリール五ミたはアクルキル基である)でき わされる化合物と一般式

(武中のYと×は酵素原子または硫黄原子。 Rit 水素原子。アルキル基。アリール基または核農機 アリール基であり、 Reは水素原子。アルキル基。 アリール革。彼世後アリール基。ハロゲン原子。 SH 基。 SO。H 基または 80。 Na 基であり。 Rg とRiは 入拝つてもよい)で表わされる化合物の組合せ系 を添加してたる増感された光硬化性組成物を提供 するものである。

本発明において用いられる不飽和ポリエステル は。 α、β~不飽和ひカルポン製。飽和カルポン 無および多伍アルコールから誘導されるもので。 従来感光在樹脂の収分として慣用されている不飽 和ポリエステルである。この不飽和ポリエステル

中のジカルボン歴成分としては。たとえば、マレ イン酸、無水マレイン酸。マレイン酸はメチル。 マレイン酸ひエテル。フマル酸。フマル酸ひメチ ル、フマル無ジエチル、クロロマレイン種、Vト ラコン酸、無水シトラコン酸、イタコン酸。ムコ ン酸をあげることができるし、多価アルコール氏 分としては、エチレングリコール。ポリエチレン グリコール、プロピレングリコール。ポリプロピ レングリコー 加賀トリメテレングリコール。ナト ラメテレング ギコール、グラセリン、ペンテエ 7 トリット、ソルピット等のウオールまたはよりす ール、それらの低量脂肪酸エステルやグリンジル エーナル、ひエナレングリコールングリレひルエ ーナルなどのよりエポキン化合物をあげることが できる。さらにこれらの成分から誘導される不飽 和ポリエステルを変性するために併用される触和 ひカルポン静収分としては。たとえば。コヘク 骨。 アロピン型。フタル製。イソフタル製。ナレフタ ル智およびそれらのエステル。ヘロゲン化物。無 水物をあげることができる。

「本苑明において用いられる付加重合しうる単参 体の例としては、ステレン、クロロステレン、ピ ニルトルエン。ひピニルペンゼン。アクリルアミ ド、N-ヒドロキシメチルアクリルアミド、酢餃ビ ニル、アクリル酸およびそのエステル、アクリロ ニトラル、トリエテレングリコールメタアクリレ ートなどピニル茶あるいは《登換または』 置換ビ ニル革をもつ化合物をあげることができる。

本礎明で使用する増盛額は、一般式

0 0-R. R₁ = C = CR = R₈ (R₁ ~ R₈ は前記と同じ) で重わされる化合物(以下人成分という)と。一 松式

(X, Y, R, R, 比約記と同じ)

で表わされる化合物(以下B成分という)との話 合せ基であるが、この人成分の例としては、ペン

光硬化性樹脂組成物としては、不飽和ポリエステル 100 常量部に対し、架場性単量は 10 ~ 400 含量部からなり、ペンプイン又はその誘導体は、不飽和ポリエステルと架構性単単体合計重量に対して 0.1 ~ 10 含量物配合される。

のようにして特定不飽和ポリエステル 100 重書部 はにアクリルアミド10 重書部。ステレン 5 重書部 はよびメタアクリル被 5 重量部 都加え、更にペンソインプロピルエーテル 2 重書部 加混合する。 時所に一昼夜保存したのち、2 単原のゴムスペーサーをはさんだ 2 枚のガラス板の間に決してみる。 再生水銀灯を光振をもて、風度 750 ルックスでは、光色理する。 再生物の 10 大変 10 大変

(以下余白)

度に本発明の上記光準線系としてのウランシ。テオフランルまだはそれらの誘導体は Q1 ~ 10 音音 ~ の範囲で添加融合することが望ましい。更にこれら光硬化性樹脂組成物に公知の起言合所止和を 6301~20音音 ~ の範囲で使用される。 又必要に応じて少者の相容性向上無を含有していが、 通常アルコール類、界面活性制などが使用される。

本発明組成物の光言合は、従来の感光性樹脂の場合と同じように、低圧水銀灯、高圧水銀灯、紫外線用螢光灯、カーボンアーク灯、キセノンランプ、ジルコニウムランプ、太陽光などを光穏として行なうことができる。

次に実施例により太晃明をさらに説明する。 実施例1

フマル酸。アンピン酸。プロピレングリコール及びシェチレングリコールを 2:8:25:75 のモル比で混合し、酸価が5にたるまで常法に従って重縮合反応させ不飽和ポリエステルを整徴した。こ

表 - 1

| 実験水 | 光硬化增惠期(宣會部) (B 成 分) | | · 硬化速度(砂) | |
|-----|--------------------------|---|-----------|--|
| 1 | ## 89 DO | | 120 | |
| 2 | 5ーメチルウラシル | 2 | 9 0 | |
| 3 | 5ープロモウラシル | 2 | 8 7 | |
| 4 | 5ーナオウランル | 2 | . 65 | |
| 5 | 4ーメテルー5ー プロモクラレル | 2 | 7 6 | |

宝饰偶 2

実施例 1 で得られた不飽和ポリエステル 100 事 景郎にアクリル酸20 重景部、エテレングリコールシスタアクリレート10 重景部、ステレン 3 重景部およびペンプイン・ローブテルエーテル 2 重景部を添加し、更に書一 2 に示す境感剤を添加し、実施例 1 と同様の方法で硬化速度 5 (b) を測定した。

| 光硬化增感類(含含部) (5 表分) | 受化速度(砂) | 养団 呉富士市 設島 2 各地の 1 |
|-----------------------|--|---|
| ## is to | 115 | 700.0 of 2000.0 旭化成工囊株式会社内 |
| 4-3ナルクランル 2 | · 28 | |
| 4ーメテルー5ーナオカランル | 65 | テリノ / 2799909 東京各千代田区有 楽町 1 丁目 12 番組 |
| | 75 | |
| 4.5ージメチルワラジル 1.5 | 95 | 799.9 of 197619 旭化成工复株式会社内 |
| | (5 数分) 無 海 加 4-3チルウランル 4-3チル-5-チオウランル 2 5-プロモウランル 11 | (B 政分) : 115 (B 放 10 |

中 我 黑 幸

地 1

岩山 俊艺

790.844.87460 旭化成工集株式会社内 芳 好 芷 雄

特許出職人 旭化成工多株式会社